別冊パテント第 25 号

日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第50号

日本商標法の未来のための方策検討

〔目次〕	
●ご挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本弁理士会中央知的財産研究所所長 伊丹 勝	i
●序 文・・・・・・・・主任研究員 土肥 一史	iii
●研究部会研究員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	V
・商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
・悪意の商標出願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上野 達弘	17
・トレードドレスの保護・・・・・・・宮脇 正晴	47
・権利の失効・・・・・・・横山 久芳	55
・商標登録要件における公序良俗と表現の自由	
―非道徳的・卑わいな商標等の取り扱いを中心に―・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金子 敏哉	77
・証明商標制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・足立 勝	97
・独禁法と商標ライセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
・ 商標法における「不使用の抗弁」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	129
・ディスクレーム(権利不要求)制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	145
・普通名称化と防止措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	157
・令和の時代のコンセント制度・・・・・・・・・・・・佐藤 俊司	181
●事項索引·····	193
●マンケート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	